

عنوان مقاله:

رشد و مشخصه یابی الکتریکی لایه نازک فریت بیسموت با استفاده از روش لایه نشانی لیزری

محل انتشار:

هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

منصوره کریمی - پژوهشگر لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

سیده مهری حمیدی - پژوهشگر لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

محمد مهدی طهرانچی - پژوهشگر لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

خلاصه مقاله:

مواد مگنتوفروالکترونیک به دلیل دارا بودن خواص الکتریکی و مغناطیسی قابل کنترل مورد توجه فراوان قرار گرفته است در این تحقیق لایه نازک فریت بیسموت با کمک روش لایه نشانی لیزری تهیه شده و به کمک لایه نازک طلا پوشش پذیرفته است مشخصه یابی ساختاری سطح و پسماند الکتریکی این ترکیب با کمک طرح پراش پرتو ایکس تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و چیدمان اندازه گیری خواص الکتریکی مورد تحقیق قرار گرفته است نتایج به دست آمده بیانگر مفید بودن این ترکیبات در کاربردهای حافظه الکتریکی است.

کلمات کلیدی:

فریت بیسموت، لایه نشانی لیزری، پسماند الکتریکی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/105277>

